EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04196280

PUBLICATION DATE

16-07-92

APPLICATION DATE

27-11-90

APPLICATION NUMBER

02328681

APPLICANT

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR:

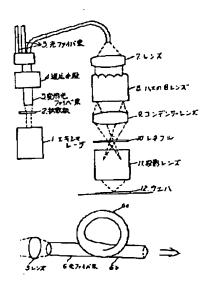
SUGIYAMA YOSHIYUKI;

INT.CL.

H01S 3/101 G03F 7/20 H01L 21/027

TITLE

LIGHTING DEVICE





ABSTRACT :

PURPOSE: To make it possible to obtain a high-efficiency and high-throughput lighting, in which speckles are not generated, by a method wherein one part of an excimer laser beam is delayed to reduce its coherence, the excimer laser beam of the reduced coherence is emitted through the emitting side of a flux of optical fibers, is made to homogenize and is made to condense on a material to be lightened.

CONSTITUTION: An excimer laser beam emitted from the light source of an excimer laser 1 is broadened by a diffusion plate 2, is made to incident in the incident side of a flux 3 of deformed optical fibers, one part of the excimer laser beam is delayed by its coherent length or thereabouts by a delay means 4 on the way to the incident side and the coherence of the beam is reduced. The excimer laser beam of this reduced coherence is emitted in homogenizing means 7 and 8 through the emitting side of a flux 6 of optical fibers, is made to homogenize and is made to condense on a material (a wafer) 12 to be lightened by a capacitor lens 9. In such a way, with the flux 3 of deformed optical fibers used, the means 4 which delays one part of the beam from the laser 1 is used in combination with the flux 3, whereby the coherence of the excimer laser beam can be reduced. Thereby, a high-efficiency and high-throughput lighting, in which speckles are not generated, can be conducted by a lighting device of a single constitution.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報 (A) 平4−196280

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月16日

H 01 S 3/101

7630-4M 7352-4M 7352-4M

H 01 L 21/30

3 1 1 S 3 1 1 L*

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

②特 顧 平2-328681

②出 願 平2(1990)11月27日

^個発明者中西 淑人

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株式会社内

@ 発明者 佐藤 健夫

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

式会社内

@発明者青木 新一郎

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

式会社内

⑩発明者 杉山 吉幸

神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1号 松下技研株

式会社内

⑩出 願 人 松下電器産業株式会社⑭代 理 人 弁理士 小鍜治 明

大阪府門真市大字門真1006番地

外2名

最終頁に続く

明 細 書

- 1. 発明の名称 照明装置
- 2. 特許請求の範囲
 - (1) エキシマレーザ光源と、入射面側がエキシマローガ光源と相似形となり、、射い円形となるように変形された光ファイの間が、大力でで入射面側がエキシアを表して、大力でで、大力では、カーザ光の間に配置され、エキシマーが光の金中に設けられ、エキシマレーザ光の中に設けられ、エキシマレーザ光でが出まりが質化手段と、上記光ファイバ部を出ている対質化手段と、上記対質化手段により増加した。上記均質化手段により増加した。上記均質化手段により増加した。上記均質化手段により増加した。上記均質化手段に表して、大力の対質によりで、上記均質に、大田明装置。
 - (2) 均質化手段が複数用いられ、エキシマレーザ 光を上記均質化手段に導く光ファイバ東の射出 側が複数本に分岐された請求項1記載の照明装 図。

- (3) 遅延手段が、一部の長さをエキシマレーザ光 のコヒーレント長以上異にする光ファイバ東と、 この光ファイバ東の開口数に合わせてエキシマ レーザ光を集光するレンズとから成る請求項1 または2記載の照明装置。
- (4) 遅延手段が、変形された光ファイバ東の途中 の一部の長さをエキシマレーザ光のコヒーレン ト長以上異ならせるように形成された請求項1 または2記載の照明装置。
- (5) 均質化手段が変形された光ファイバ東から射出したエキシマレーザ光を平行光にするレンズと、エキシマレーザ光を多重化するはえの目レンズとから成る請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の照明装置。
- 発明の詳細な説明
 産業上の利用分野

本発明は、半導体露光装置等に用いる照明装置 に関するものである。

従来の技術

近年、エキシマレーザが半導体露光装置の光源

特開平4-196280(2)

として盛んに利用されるようになってきた。エキシマレーザ光のような短波長な光を扱うことができる光学材料は限られるため、波長の帯域幅の色収差を補正するのは極めて困難であり、レーザの波長の帯域幅を数 pm 程度に狭くして使用するのが一般的である。しかし、波長の帯域幅を狭くすると、スペックルの発生を招くため、これを消滅するための手段が必要になる。

とのスペックルを消滅させるためには、例えば、特開昭 59 - 226317号公報に記載されているように、光源を相互的インコヒーレントにしたければならない。以下、図面を参照しながらエキシマレーザ光を半導体露光装置の光源に用いてスペックルを消滅させるようにした従来例について説明する。

第4図(a)は従来の照明装置を示す構成図、第4図(a)および(c)は上記従来例におけるスポット光の走査の様子を示す斜視図である。

第4図(a)において、101はエキシマレーザ、 102は2次元のスキャン光学系、103は走査面、

レンズ 107によりウェハ 110上に投影することが できる。

発明が解決しようとする課題

しかし、以上のような従来例の構成では、実際 にエキシマレーザ光を露光装置の光源として用い る場合、エキシマレーザ 101から射出したエキシ マレーザ光のビーム形状が長方形であるため、ビ - ムを成形するための光学系と、この光学系にエ キシマレーザ光を導くための入射光学系が必要と なる。また、露光装置の入射光学系にエキシマレ ーザ光を導くための光学系も必要になり、最終的 に投影レンズ107に入射させるために数十枚の光 学素子を介さなければならないことになり、光顔 のエネルギーの利用効率が低下する。また、上記 光学素子の反射率や屈折率が空間的に一様でなけ れば、照明むらを生じる。更に、エキシマレーザ 光のような短波長な光を扱う光学素子はそのコス トが極めて高いのが現状である。このため、入射 光学系やビーム成形素子に使用される光学素子を 一枚でも少なくしなければならないという問題を

104はコリメータレンズ、105ははえの目レンズ、 106はコンデンサーレンズ、107は投影レンズ、 108はレチクル、109はウエハである。

以上の構成において、エキシマレーザ 101を射 出したエキシマレーザ光は、スキャン光学系 102 で走査面103上を2次元的にスキャンされ、コリ メータレンズ 104を通り、はえの目レンズ 105の 入射面 105a に導かれる。干渉性の高いエキシマ レーザ光を露光光として用いる場合、スペックル が生じるため、コヒーレンスを下げる必要がある。 このため、エキシマレーザ光が2次元スキャン光 学系 102 により走査面 103 で第 4 図 (b) に示す軌 跡のようにスキャンされ、第4図(c)に示すよう に、はえの目レンズ 105の射出瞳 105b に走査面 103と相似形状の軌跡でスポット像が走査され、 マルチスクリーン化され、はえの目レンズ 105等 の光学系の収差の存在によりインコヒーレントと なり、しかも、拡大された光源面が形成される。 そして、コンデンサーレンズ106によりレチクル 109を照明し、レチクル 109上のバターンを投影

有していた。

また、上記従来の構成では、スペックルを消滅させるために、揺動ミラー等でエキシマレーザ光を二次元的にスキャンさせなければならない。そのため、 鮮光領域を均一に照明するためには、エキシマレーザ 101 を競低、数 100 回発光させなければならない。このため、スルーブットの向上に制約があるという問題を有していた。

本発明は、上記のような従来技術の問題を解決するものであり、照明光としてエキシマレーザ光を用いながら、複雑なヒーム成形案子を含む入射光学系を要することなく、簡単な構成でスペックルが生じない高効率、高スルーブットを照明を行うことができるようにした照明装置を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

上記目的を達成するための本発明の技術的解決 手段は、エキシマレーザ光源と、入射面側がエキ シマレーザ光のビーム形状と相似形となり、射出 面側が円形となるように変形された光ファイパ東

特開平4-196280(3)

と、この光ファイバ東の入射面側と上記エキシマレーザ光源との間に配置され、エキシマレーザ光を散乱させる拡散板と、上記光ファイバ東の途中に設けられ、エキシマレーザ光の一部を遅延させる遅延手段と、上記光ファイバ東の射出側から射出されるエキシマレーザ光を均一化されたエキシマレーザ光を被照明物上に集光するコンデサーレンズとを備えたものである。

そして、上記均質化手段を複数用い、エキシマレーザ光を上記均質化手段に導く光ファイパ東の 射出側を複数本に分岐することができる。

また、上記遅延手段は、一部の長さをエキシマレーザ光のコヒーレント長以上異にする光ファイバ東と、この光ファイバ東の開口数に合わせてエキシマレーザ光を集光するレンズとから構成し、または変形された光ファイバ東の途中の一部の長さをエキシマレーザ光のコヒーレント長以上異ならせるように形成することができる。また、上記均質化手段は変形された光ファイバ東から射出し

キシマレーザが持つコヒーレンシィを低下させる ことができる。

実 施 例

以下、本発明の一実施例について図面を参照しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例における照明装置を示す全体の概略構成図、第2図(a)は上記実施例に用いる遅延手段の一例を示す概略説明図、第2図(b)はその射出側の端面図、第3図は上記実施例に用いる変形された光ファイバ東を示す説明図である。

第1図において、1は照明光源であるパルス発 光のエキシマレーザであり、波長を狭帯域化した エキシマレーザ光(KrF、波長 248 nm、 帯域幅 3 pm) が射出される。2はエキシマレーザ1か ら射出されるエキシマレーザ光の光量分布を均一 化する拡散板であり、例えば、厚さ2 mmの石英の 擦りガラスで作られている。3は均一化されたエ キシマレーザ光を導くための光ファイバ東であり、 第3図に示すように、入射側と射出側とで全体形 たエキシマレーザ光を平行光にするレンズと、エ キシマレーザ光を多重化するはえの目レンズとか ら構成することができる。

作用

したがって、本発明によれば、エキシマレーザ 光源から射出したエキシマレーザ光を拡散板によ り拡げ、変形した光ファィバ東の入射側に入射さ せ、その途中で遅延手段によりエキシマレーザ光 の一部をそのコヒーレシト長程度遅延させてコヒ ーレンシィを低下させ、このコヒーレンシィの低 下したエキシマレーザ光を光ファイバ東の射出側 から均質化手段に射出して均一化させ、コンデン サーレンズにより被照明物上に集光させる。との ように、干渉性が強く、スペックルが発生しやす いエキシマレーザ光を用いても従来のような複雑 なビーム成形案子を含む入射光学系に代えて変形 した光ファイバ束を用いると共に、エキシマレー ザ光の一部を遅延させる遅延手段を組み合わせて 用いることにより、スペックルの原因となる複雑 **な二次元のスキャン光学系を用いることなく、エ**

状が異なるように光ファイバが組み合わされ、変 形されたものが用いられ、入射側がエキシマレー ザ1のビーム形状と相似形の細長い矩形形状に形 成され、射出側が円形に形成され、射出側が必要 に応じて複数本(図示例では3本)の光ファイバ 東 3 に分岐されている。 4 は変形された光ファイ バ東3の途中に設けられ、エキシマレーザ光の一 部を遅延させる遅延手段であり、第2図(a) に示 すように、光ファイバ東3の変形側から射出した エキシマレーザ光をレンズ5で光ファイバ束6の 開口数に合わせるように集光させて入射させるよ **うになっている。光ファイバ東6の一部(約半分)** 6a がランダムに抽出されてエキシマレーザ光の コヒーレント長以上に延長され、エキシマレーザ 光の一部を遅延させるようになっており、この遅 延させる―部の光ファイバ東 6a が遅延させない 他の一部の光ファイパ東 6b と再びランダムに統 合されている。したがって、光ファイバ束6の射 出側では第2図(b)に示すように、遅延させる光 ファイバ(斜線で示す) 6a と、遅延させない光

特別平4-196280(4)

ファイバ(白抜きで示す)6bとが混在している。 遅延手段4から射出したエキシマレーザ光は上記 のように分岐された光ファイバ東 3 により 3 台の 露光装置に導かれる。各光ファイバ東 3 は遅延手 段4から射出したエキシマレーザ光を後述する均 質化手段に導くために、この均質化手段に最適と なるよう上記のように円形形状に形成されている。 第1図において、7は光ファイバ東3から拡がり を持って射出されたエキシマレーザ光を平行光に するレンス、8は光ファイバ東3[']により導かれた エキシマレーザ光を多重化するはえの目レンズで あり、これらレンズ7とはえの目レンズ8とによ りエキシマレーザ光を空間的に一様化する均質化 手段が構成されている。9は均質化手段により空 間的に一様にされたエキシマレーザ光を集光する コンデンサーレンズ、 10 はコンデンサーレンズ 9 により照明されるレチクル、 11 はレチクル 10 のパターンをウエハ 12 に投影する投影レン

以上の構成において、以下、その動作について

低下させ、スペックル発生を抑制する。エキシマレーザ1のコヒーレント長 e は、下記(I)式のようになる。

$$e = C \times \frac{2 \pi}{\Delta w}$$
(1)

ただし、C は光束、 Δ w は角周波数幅である。 したがって、上記値以上、光ファイバ束 6a、6b の長さに差を与えれば良い。

このように、上記従来例のように二次元スキャン系を用いることなく、エキシマレーザ光の空間 的時間的コヒーレンシィを低下させることができる。このコヒーレンシィが低下したエキシマーザ光部分から射出させ、レンズ7により平行光にし、対元の目レンズ8においても光 マルイ なる。このはえの目レンズ8においても光 学収差の存在によりコヒーレントなまれずできる。そして、コンデンサーレンズ9によりレチクル10

説明する。

エキシマレーザ1から波長を狭帯域化したエキ シマレーザ光(KrF、波長 248 nm、帯域幅 3 pm) を射出する。この指向性の強いエキシマレーザ光 を拡散板2で散乱させて拡げ、光量分布を均一化 し、入射側を密着させ、若しくはわずかに離して 配置した紫外光用の光ファイバ東3に入射させる。 との光ファイバ東3はその入射側がエキシマレー ザ光のビーム形状に合わせて細長い矩形形状とな るように光ファイバを組み合わせ、しかも、上記 拡散板2でエキシマレーザ光を拡げて光ファイバ 東3の開口数を補うことにより、エキシマレーザ 光を効率よく光ファイバ東3内に導くことができ る。この光ファイバ東3に導いたエキシマレーザ 光の一部はその途中に設けた遅延手段4によりエ キシマレーザ光のコヒーレント長程度の光路差を 与えて遅延させる。遅延手段4は上記のように光 ファイバ東6の一部 63 をエキシマレーザ光のコ ヒーレント長程度延長し、変形光ファイバ東3か **ら射出したエキシマレーザ光のコヒーレンシィを**

を一様に照明し、レチクル 10 上のパターンを投影レンズ 11 によりウェハ 12 上に投影する。光ファイパの透過率は 60 数パーセントであり、従来のビーム成型案子を含む入射光学系と同等、あるいはそれ以上に効率よくエキシマレーザ光を投影レンズ 11 に導くことができる。

上記第1の実施例では、変形した光ファイバ東3の途中に遅延手段4を挿入しているが、レンズ5を設けることなく、変形した光ファイバ東3の途中で、その光ファイバ東3の一部をエキシマレーザ光のコヒーレント長以上に延長させた後、他の一部とランダムに統合して時間的空間的コヒーレンシィを低下させ、その変形した光ファイバ東3から射出したエキシマレーザ光を直接、均質化を分に導くようにすることができる。この場合にないても光ファイバ東3の射出側を上記第1の実施例と同様に複数の露光装置に対して分岐することができる。

発明の効果

以上説明したように本発明によれば、エキシマ

特開平4-196280(5)

レーザ光源から射出したエキシマレーザ光を拡散 板により拡げ、変形した光ファイバ東の入射側に 入射させ、その途中で遅延手段によりエキシマレ ーザ光の一部を遅延させてコヒーレンシィを低下 させ、とのコヒーレンシィの低下したエキシマレ - ザ光を光ファイバ東の射出側から均質化手段に 射出して均一化させ、コンデンサーレンズにより 被照明物上に集光させる。このように、干渉性が 強く、スペックルが発生しやすいエキシマレーザ 光を用いても、従来のような複雑なビーム成形素 子を含む入射光学系に代えて変形した光ファイバ 束を用いると共に、エキシマレーザ光の一部を遅 延させる遅延手段を組み合わせて用いることによ り、スペックルの原因となる複雑な二次元のスキ ャン光学系を用いることなく、エキシマレーザが 持つコヒーレンシィを低下させることができる。 したがって、スペックルが生じない高効率、高ス ループットな照明を行りことができる。

また、分岐型変形光ファイバ東を用いることに より一つのエキシマレーザ光源で複数の照明を行 うことができる。

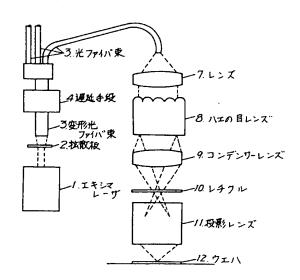
4. 図面の簡単な説明

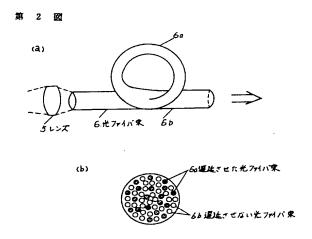
第1図は本発明の一実施例における照明装置を示す全体の概略構成図、第2図(a)は上記実施例に用いる遅延手段の一例を示す概略説明図、第2図(b)はその射出側の端面図、第3図は上記実施例に用いる変形された光ファイバ東を示す説明図、第4図(a)は従来の照明装置を示す構成図、第4図(b)および(c)は上記従来例におけるスポット光の走査の様子を示す針視図である。

1…エキシマレーザ、2…拡散板、3…変形した光ファイバ東、3[']…分岐した光ファイバ東、4 …遅延手段、5…レンズ、6…光ファイバ東、7 …レンズ、8…はえの目レンズ、9…コンデンサーレンズ、10 … レチクル、11 … 投影レンズ、12 … ウェハ。

代理人の氏名 弁理士 小鍜治 明 ほか2名

第 1 図

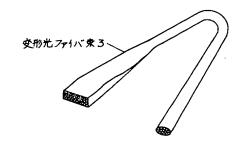




特開平4-196280 (6)

第 4 図

第 3 図



(a)

101

102

103

105

105

106

108

107

109

(b)

103

(c)

105

(c)

105

106

108

107

109

第1頁の続き

®Int. Cl. ⁵

G 03 F 7/20 H 01 L 21/027 識別記号

5 0 5

庁内整理番号 7818-2H